



第 36 回セミナー

場所：京都大学 桂キャンパス

A クラスターA2 棟 307 室

日時：2008 年 11 月 22 日（土）

プログラム

13:30～14:15 青木 豊 (M2)

「水溶性高分子の粘度測定」

14:15～15:00 神田 英嗣 (M2)

「櫛型高分子の希薄溶液物性における末端基の影響」

15:00～15:30 休憩

15:30～16:15 荒川 翔太 (M2)

「光学活性溶媒中におけるアミローストリス (*n*-ブチルカルバメート)の広がり と固有粘度」

16:15～17:00 津田 麻衣子 (M2)

「アミロースフェニルカルバメート類の希薄溶液物性」

17:15～ 懇親会